

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2001133795 A

(43) Date of publication of application: 18.05.01

(51) Int. CI

G02F 1/1339 G02F 1/1337

(21) Application number: 11311941

(22) Date of filing: 02.11.99

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(72) Inventor:

OKISHIRO KENJI TOMIOKA YASUSHI ARAYA KOTARO

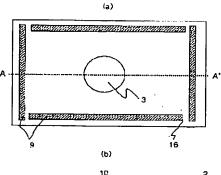
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND METHOD OF PRODUCING THE SAME

(57) Abstract:

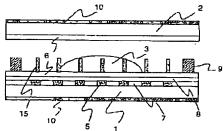
PROBLEM TO BE SOLVED: To avoid a display failure caused by residual bubbles in the liquid crystal layer of a liquid display device.

SOLUTION: The liquid crystal display device having the liquid crystal layer between a pair of substrates is constituted in such a manner that a sealing agent to surround the display region is arranged, the region surrounded by this sealing agent has openings formed in the four corners of the region and that another sealing agent to seal the opening is applied. The following processes can be carried out in this constitution: a liquid crystal is dropped in one place of the display region of one substrate, the other substrate is stacked, the liquid crystal leaking from the openings is wiped off, and then the openings can be sealed with the sealing agent.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO



(2) 1



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-133795 (P2001-133795A)

(43)公開日 平成13年5月18日(2001.5.18)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	ΡI			テーマコード(参考)
G02F	1/1339	5 0 5	G 0 2 F	1/1339	505	2H089
	1/1337	•		1/1337		2H090

審査請求 未請求 請求項の数26 OL (全 15 頁)

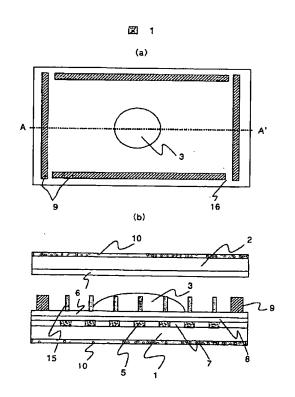
特願平11-311941	(71)出願人	000005108	
•		株式会社日立製作所	
平成11年11月2日(1999.11.2)	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地		
	(72)発明者	沖代 賢次	
		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株	
		式会社日立製作所日立研究所内	
	(72)発明者	富岡 安	
		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株	
		式会社日立製作所日立研究所内	
	(74)代理人	100075096	
		弁理士 作田 康夫	
		•	
		最終頁に続く	
		平成11年11月2日(1999.11.2) (72)発明者 (72)発明者	

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】液晶表示装置内の液晶層の残存気泡が原因の表示不良を解決する。

【解決手段】一対の基板間に液晶層を有する液晶表示装置が、表示領域を囲うシール剤を配置し、このシール剤により囲まれた領域の四隅に開口部を有し、またこの開口部を封止する封止剤を有する構成とする。この構成により、基板の表示領域一箇所に液晶を滴下し、基板を重ね合わせ、開口部から漏れた液晶を拭き取り、封止剤により開口部を封止することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】一対の基板と、

前記一対の基板の少なくとも一方の基板に形成された電極群と、

前記一対の基板上にそれぞれ形成された配向膜と、

前記一対の基板間に挟持された液晶層とを有する液晶表示装置において、

前記一方の基板上の電極群により形成された表示領域を 囲うシール剤と、

前記シール剤により囲まれた領域の四隅に設けられた開 口部と

前記各開口部を封止する封止剤とを有する液晶表示装 置。

【請求項2】請求項1に記載の液晶表示装置において、 前記液晶層の液晶配向がホモジニアス配向であり、 前記液晶配向方向が前記基板の短軸及び長軸に非平行で ある液晶表示装置。

【請求項3】請求項2に記載の液晶表示装置において、前記開口部は、前記液晶配向方向にほぼ沿った方向にある対角一対の開口部の大きさともう一対の開口部の大きさが異なるものである液晶表示装置。

【請求項4】請求項2に記載の液晶表示装置において、前記開口部は、前記液晶配向方向にほぼ沿った方向にある対角一対の開口部の大きさがもう一対の開口部の大きさに比して小さいものである液晶表示装置。

【請求項5】一対の基板と、

前記一対の基板の少なくとも一方の基板に形成された電 極群と、

前記一対の基板上に形成される配向膜と、

前記一対の基板間に挟持された液晶層と、

前記一対の基板の一方の基板上において形成された表示 領域を囲うシール剤とを有する液晶表示装置において、 前記液晶配向方向が前記基板の短軸及び長軸に非平行で あり、

前記表示領域の四隅のうち液晶配向方向にほぼ直交する 方向にある対角一対の二隅にのみ設けられた開口部と、 前記各開口部を封止する封止剤とを有する液晶表示装 置。

【請求項6】請求項1に記載の液晶表示装置において、 液晶配向方向がホモジニアスであり、

前記液晶配向方向が前記基板の短軸又は長軸に平行である液晶表示装置。

【請求項7】請求項6に記載の液晶表示装置において、 前記各領域における前記各開口部の大きさが等しい液晶 表示装置。

【請求項8】一対の基板と、

前記一対の基板の少なくとも一方の基板に形成された電 極群と、

前記一対の基板上に形成される配向膜と、

前記一対の基板間に挟持された液晶層と、

表示領域を囲うシール剤と、

前記シール剤により囲まれた領域に設けられた開口部と を有する液晶表示装置において、

液晶配向方向がホモジニアスであり、

前記液晶配向方向が前記基板の短軸又は長軸に平行であ り、

前記領域における液晶配向方向と直交する辺の一方の中 央部に形成される1つの開口部と、

その対向する辺の両端部に開口部と、

10 前記各開口部を封止する封止剤と、を有する液晶表示装置。

【請求項9】請求項1から8のいずれかに記載の液晶表示装置において、

前記配向膜が光配向膜である液晶表示装置。

【請求項10】請求項9に記載の液晶表示装置において、

前記光配向膜がベンゾフェノン基を含むポリイミド、またはポリアミック酸からなる液晶表示装置。

【請求項11】請求項1から8のいずれかに記載の液晶 20 表示装置において、

前記シール剤の表示領域側に配置された枠状スペーサ と

前記枠状スペーサが前記シール剤の塗布パターン上に形成され前記開口部にあわせて開口部の設けられた液晶表示装置。

【請求項12】一対の基板と、

前記一対の基板の少なくとも一方の基板に形成された電 極群と、

前記一対の基板上に形成される配向膜と、

30 前記一対の基板間に挟持された液晶層と、

前記一対の基板の一方の基板上の電極群により形成された表示領域を囲うシール剤と、

前記表示領域を二以上の領域に分割する壁状スペーサと、

前記シール剤と前記壁状スペーサにより囲まれた各領域の四隅全でに設けられた開口部と、

前記各開口部を封止する封止剤と、を有する液晶表示装 置。

【請求項13】請求項12に記載の液晶表示装置において、

前記壁状スペーサが前記シール剤により囲まれた領域を突き抜ける液晶表示装置。

【請求項14】請求項12又は13に記載の液晶表示装置において、

液晶配向がホモジニアス配向であり、

前記液晶配向方向が前記基板の短軸及び長軸に非平行で ある液晶表示装置。

【請求項15】請求項14に記載の液晶表示装置において、

50 前記液晶配向方向にほぼ沿った方向のある対角一対の開

口部の大きさがもう一対の開口部の大きさに比して小さい液晶表示装置。

【請求項16】一対の基板と、

前記一対の基板の少なくとも一方の基板に形成された電極群と、

前記一対の基板上に形成される配向膜と、

前記一対の基板間に挟持された液晶層と、

前記一方の基板上の電極群により形成された表示領域を 囲うシール剤とを有する液晶表示装置において、

前記表示領域を二以上の領域に分割する壁状スペーサを 10 液晶表示装置において、 有し、 前記配向膜が光配向膜で

前記液晶層の液晶配向がホモジニアス配向であり、

前記液晶配向方向が前記基板の短軸及び長軸に非平行であり、

前記シール剤と前記壁状スペーサにより囲まれた各領域 において、前記液晶配向方向にほぼ直交する方向にある 対角一対の二隅にのみ設けられた開口部と、

前記各開口部を封止する封止剤とを有する液晶表示装 置。

【請求項17】請求項16に記載の液晶表示装置におい 20 て

前記壁状スペーサが前記シール剤により囲まれた領域を突き抜ける液晶表示装置。

【請求項18】請求項12又は13における液晶表示装置において、

液晶配向がホモジニアス配向であり、

前記液晶配向方向が前記基板の短軸又は長軸に平行である液晶表示装置。

【請求項19】請求項18に記載の液晶表示装置において、

前記開口部の大きさがすべて等しい液晶表示装置。

【請求項20】少なくとも一方が透明である一対の基板と、

前記一対の基板の少なくとも一方の基板に形成された電 極群と、

前記一対の基板上に形成される配向膜と、

前記一対の基板間に挟持された液晶層と、

前記一方の基板上の電極群により形成された表示領域を 囲むシール剤とを有する液晶表示装置において、

前記表示領域を2以上の領域に分割する壁状スペーサを 有し、

液晶配向がホモジニアス配向であり、

前記液晶配向方向が前記基板の短軸及び長軸に平行であり、

前記シール剤と前記壁状スペーサにより囲まれた各領域 において、液晶配向方向と直交する辺の一方の中央部に 形成される1つの開口部と、その対向する辺の両端部に 設けられた開口部と、

前記各開口部を封止する封止剤と、を有する液晶表示装置。

【請求項21】請求項20に記載の液晶表示装置において、

前記壁状スペーサが前記シール剤により囲まれた領域を突き抜ける液晶表示装置。

【請求項22】請求項1から21のいずれかに記載の液晶表示装置において、

ブラックマトリクス上に配置された柱状スペーサを有する液晶表示装置。

【請求項23】請求項12から21のいずれかに記載の 液晶表示装置において、

前記配向膜が光配向膜である液晶表示装置。

【請求項24】請求項23に記載の液晶表示装置において、

前記光配向膜がベンゾフェノン基を含むポリイミド、またはポリアミック酸からなる液晶表示装置。

【請求項25】請求項12から21のいずれかに記載の 液晶表示装置において、

前記第二のスペーサである壁状スペーサが山型である液晶表示装置。

【請求項26】請求項1から21のいずれかに記載の液 晶表示装置において、

前記シール剤の内側、かつ、表示領域を全体として囲むように配置された枠状スペーサと、

前記枠状スペーサが前記シール剤の塗布パターン状に形成され前記開口部にあわせて開口部の設けられた液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置及びそ 30 の製造方法に係り、特に液晶封入工程の時間を短縮およ び残存気泡を減少した液晶表示装置及びその製造方法に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の液晶表示装置の概要を図15に示す。

【0003】この液晶表示装置は所定の間隔をあけて配置とした2枚のガラス基板1,2の間に液晶3を挟持する構成となっている。液晶層を挟む2枚のガラス基板1,2の表面には液晶分子を一方向に配向させるため、配向処理が胞されている。この配向処理はガラス基板1,2上にポリイミド等の配向膜6を塗布焼成したが板配向膜表面を布等でこする方法(ラビング法)による一定に制御するため、通常シリカやポリマー等のビーズという)を用いており、配向処理の施されたガラス基板上の表示領域内におり、配向処理の施されたガラス基板上の表示領域内にランダムに散布されている。液晶表示装置はこれら2枚のガラス基板を重ね合わせ、基板周縁部をシール剤9等で接着固定した後、液晶3を基板間に封入し、作成され

50 る。

【0004】なお、液晶層の厚みを精度良く保持するた め基板周辺部のシール剤9にもスペーサビーズ4を混ぜ 込む等工夫がされている。

【0005】液晶表示装置内への液晶注入方法として は、一般に真空封入法が用いられている。

【0006】真空封入法は、液晶表示装置内部を減圧 し、外気圧との圧力差を利用して液晶表示装置内に液晶 を注入する方法である。概略を図16に示しながら説明 する。まず、チャンバー11内に、注入口12を設けた 液晶表示用セル13と液晶3の入った液晶皿14を入 れ、チャンバー11内を真空に引く。そしてチャンバー 11内及び液晶表示用セル13の内部は真空状態とな り、その状態で注入口12を液晶皿14に接触させ、チ ャンバー11内を徐々に大気圧に戻す。この時液晶表示 用セル13の内部とチャンバー内の間には気圧差が生 じ、液晶3は液晶表示用セル13の内部に浸透していく という訳である。そして液晶表示用セル13の内部が液 晶3により完全に満たされた後、注入口を封止剤(光硬 化樹脂)で封止することで、液晶を注入することができ るというものである。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】前述のように真空封入 法は、チャンバー内と液晶パネル内部との圧力差を利用 して液晶を注入する。

【0008】しかし、真空引きが不充分な場合には液晶 表示装置の表示領域に気泡が残存し、この残存気泡が表 示不良を引き起こし、生産性に大きな影響を与える。

【0009】更に、真空装置を用いるためコスト的にも 大きな課題を抱えている。

【0010】また、液晶封入工程は液晶表示装置の大き さ, ガラス基板間のギャップ(液晶層の厚み), 液晶粘 度、それぞれの条件に大きく依存するが、液晶表示装置 の製造工程の中において非常に時間のかかる工程となっ ている。

【0011】それに加え、真空封入法は、液晶表示装置 の大型化や液晶の高速応答化に対して効率よく対処する ことができないという問題もある。

【0012】例えば、大画面化(表示領域の拡大)は液 晶表示装置中の気泡が残存する確率を高くし、表示不良 による生産性の低下を引き起こすことになる。また、液 40 晶表示装置の大型化に伴いチャンバーの大型化も求めら れるため、真空引きに要する時間は更に長時間化し、製 造コストも高くなる。

【0013】一方、液晶の高速応答化を解決するための 1つの手段としてガラス基板間のギャップ(液晶層の厚 み)を狭くすること(狭ギャップ化)が提案されている が、真空封入法ではこの狭ギャップ化により脱気及び液 晶の浸透、充填にさらに長時間を要することになる。

【0014】よって従来の真空封入法による液晶注入法

性の低下や、製造時間の長時間化を解決しきれず、液晶 表示装置の製造にとって非常に大きな問題を抱えてい

【0015】そこで、上述の真空液晶封入法の課題を解 決すべくいくつかの液晶注入法が提案されている。

【0016】例として以下に3つの液晶封入法をあげ、 各方法について特徴を述べることにする。

【0017】特願平9-347893 号においては注入冶具を 液晶表示パネル本体に取り付け、液晶表示パネル内部の 10 みを減圧し、その後該注入冶具を通して液晶を注入する 方法が提案されている。

【0018】この方法は、従来の真空封入法に比べ液晶 封入工程に要する時間の短縮化を図ることができるとい う利点があるが、将来における大画面化、狭ギャップ化 を視野に入れると残存気泡、製造時間、製造コストにま だ改善の余地がある。

【0019】また、特開平8-262461 号公報においては 液晶表示装置の対角線上に位置する2つの隅部に脱気口 と注入口を設け、脱気口より真空吸引し、注入口より圧 力を加えて液晶表示装置内に液晶を注入する方法が示さ れている。この方法では真空チャンバーを必要としない 利点があるが、封入時間等の問題により液晶表示装置量 産化の封入法としては未だ確立されていない。

【0020】さらに、上記真空封入法以外の方法として 重ね合わせ法があり、特開平6-194615号公報において この方法による液晶封入法が記載されている。この方法 ではどちらか一方のガラス基板上に液晶を滴下し、対向 基板を重ね合わせた後、これら一対のガラス基板をシー ル剤等の接着剤で接着固定することで液晶を封入する方 法である。この方法について詳しく説明すると、2枚の ガラス基板いずれか一方の基板周縁部に沿う部分に枠状 スペーサを形成し、更にこの枠状スペーサの外側にシー ル剤を塗布する。

【0021】そしていずか一方の基板上に液晶を滴下し た後、これら2つの基板を重ね合わせ、シール剤を硬化 させて両基板を接着固定し、液晶を封じ込める。しか し、この方法では基板を重ね合わせて加圧していく過程 で気泡の抜け出し口(脱気口)がなく、このためパネル 内に気泡が残存することになる。

【0022】また、この方法では適量の液晶を滴下しな ければならず、液晶滴下量について高い精度が求められ る。適量以上の液晶を滴下した場合、液晶表示装置形成 時に余分な液晶が基板の全周縁部分から液晶パネルの外 側に漏れ出し液晶パネル表面や製造ライン冶具を汚染す る場合がある。

【0023】そこで本発明の目的は液晶層内に残存する 気泡が少なく、生産性の高い液晶表示装置を提供するこ とにある。

【0024】また、さらに本発明の他の目的は液晶封入 は、液晶表示装置の大型化や狭ギャップ化に伴い、生産 50 時に液晶表示装置内に残存する気泡を少なくし、液晶封

30

7

入時間を短縮する液晶表示装置を提供することにもある。

[0025]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明の特徴は一対の基板と、この一対の基板の少 なくとも一方の基板に形成された電極群と、この一対の 基板上にそれぞれ形成される配向膜と、一対の基板間に 挟持された液晶層とを有する液晶表示装置を、一方の基 板上の電極群により形成された表示領域を囲うシール剤 と、シール剤により囲まれた領域の四隅に設けられた開 口部と、各開口部を封止する封止剤とを有する構成とす る。なお、上記四隅とは残存気泡を抜くことを目的とし た実質的な四隅を意味しており、シール剤で囲まれた領 域の角の頂点を厳密に指しているわけでない。四隅と は、角の頂点を含まない領域をも含む。この構成によ り、基板の表示領域一箇所に液晶を滴下し、基板を重ね 合わせ、開口部から漏れ出た液晶を拭き取り、封止剤に より各開口部を封止することができる。よって液晶封入 工程と液晶表示装置の組立工程を同時に、効率よく行う ことが可能になる。

【0026】また、本発明の他の特徴として、液晶表示 装置が一対の基板と、この一対の基板の少なくとも一方の基板に形成された電極群と、この一対の基板上に形成 される配向膜と、この一対の基板間に挟持された液晶層と、この一対の基板の一方の基板上の電極群により形成 された表示領域を囲うシール剤と、表示領域を二以上の領域に分割する壁状スペーサと、シール剤と前記壁状スペーサにより囲まれた各領域の四隅全てに設けられた開口部と、各開口部を封止する封止剤と、を有する構成とする。この構成により、液晶封入工程と液晶表示装置の組立工程を同時に行うだけでなく、表示領域を分割し、液晶封入工程を並列化することにより液晶封入時間の短縮を図ることが可能となる。

【0027】また、本発明のさらに他の特徴として、第 1の発明及び第2の構成に加えて、手段1又は手段2に おける構成に加え、この液晶配向をホモジニアス配向と し、液晶配向方向を前記基板の短軸及び長軸に非平行と し、液晶配向方向にほぼ沿った方向のある対角一対の開 口部の大きさをもう一対の開口部の大きさに比して小さ くするという構成をとる。この構成によって、液晶封入 工程と液晶表示装置の組立工程を同時に行うだけでな く、四隅に設けられた各開口部より排出される液晶又は 排気の量を調節し液晶が四隅に到達する時間を調節する ことができ、封入工程の最適化を図ることが可能とな る。

【0028】さらに、本発明のさらに他の特徴として、 少なくとも一方が透明である一対の基板と、この一対の 基板の少なくとも一方の基板に形成された電極群と、こ の一対の基板上に形成される配向膜と、この一対の基板 間に挟持された液晶層と、前記一方の基板上の電極群に 50

より形成された表示領域を囲むシール剤とを有する液晶 表示装置が、液晶配向をホモジニアス配向として、液晶 配向方向が基板の短軸及び長軸に平行であり、領域にお ける液晶配向方向と直交する辺の一方の中央部に形成さ れる1つの開口部と、その対向する辺の両端部に設けら れた開口部と、各開口部を封止する封止剤とを有する。 この構成により液晶封入工程と液晶表示装置の組立工程 を同時に行うだけでなく、複数の電場方向を有する横電 界駆動方式の液晶表示装置における液晶封入時間を短縮 化することが可能となる。

[0029]

【発明の実施の形態】以下に本発明についての実施例を 図を用いて具体的に説明するが、当然に本発明はこれら 実施例に限定されるものではない。

【0030】 [実施例1] 本実施例で用いた液晶表示パネルを図1に示す。

【0031】本実施例で用いる液晶表示パネルはサイズが $270 \, \text{mm}$ (基板長軸) $\times 200 \, \text{mm}$ (基板短軸)、厚みが $1.1 \, \text{mm}$ であり、表面を研磨した透明なガラス基板を用いて組み立てられる。表示部は対角で $10.4 \, \text{fm}$ インチサイズである。

【0032】尚、図17に表示マトリクス部の等価回路とその周辺回路を示すが、図1においては電極類を省略してある。

【0033】本実施例での液晶表示装置はTN駆動モードで、画素電極及び対向電極は透明電極(ITO)である。ガラス基板2上には図17に示すように、映像信号21,走査信号線22がマトリクス状に形成され、各画素内には薄膜トランジスタ(TFT)26及び当該薄膜トランジスタ26と接続される画素電極27が配置されている。そしてこれらの電極類が形成された基板上には液晶を配向させるための配向膜6を形成している。尚、本実施例では、配向膜としてはポリイミドを用いている。基板上にポリイミドを印刷機で塗布した後、200℃で30分間焼成し、ラビング機(FS−55R,フジオカ製)においてレーヨン性バフ布を用いてラビング処理を行う。配向膜の厚さは1000点程度である。

【0034】ガラス基板1上にはストライプ状の3色RGBカラーフィルタ7とブラックマトリクス5を備え、その上に平坦化するためのオーバーコート樹脂(エポキシ樹脂)8が形成されている。

【0035】さらにオーバーコート樹脂8上に図17に示す対向電極28が形成されており、対向電圧信号線と一体になっている。

【0036】次に、対向電極28の形成されたガラス基板2上に液晶を配向させるための配向膜6をガラス基板1上に形成した方法と同様の方法で形成した。

【0037】さらにガラス基板1において、画素領域から外れた部分、すなわち遮光部ブラックマトリクス上に柱状のスペーサ15を形成した(図1(a)ではブラッ

クマトリクス,カラーフィルタ,柱状スペーサは省略してある)。ラビングの方向は、両基板を合わせたとき同一方向になるように設定している。本実施例では柱状スペーサ15を四角柱(図9(c))としたが,図9(a)から(g)に示したような円柱や楕円柱,四角錘,半球,楕円半球等といった形状でもよい。また、ガラス基板間のギャップ(液晶層厚み)は5.5 μ mとした。そしてガラス基板1の表示領域周縁部にシール剤9(光硬化樹脂)を図1(a)に示すように塗布し、脱気口16の大きさを10mmとした。そして基板1の表示領域内1箇所に液晶3を滴下し、基板2と重ね合わせ加圧

【0038】尚、実験の結果、表示領域内で2箇所以上に液晶を滴下した場合、それらの境界線付近に気泡が残留することが分かった。そこで本発明では1つの表示領域に対して1箇所にのみ液晶を滴下する方法を実施すると境界線付近での気泡が少なくできることが分かった。

【0039】そして、液晶が基板間において十分に広がった後、基板周縁部のみ光を照射してシール剤9を硬化させ、両基板を接着固定した。基板接着後、四隅の脱気 20口16から漏れ出た液晶を拭き取り、脱気口16を封止材38(光硬化樹脂)で封止し図2に示す液晶表示装置が完成した。尚、この封止剤38は液晶を封入し、外気と遮断し、液晶が劣化するのを防ぐために配置したものであり、材料としては例えば光硬化樹脂を用いることができる。

【0040】図2は、この方法により作成された液晶パネルを表している。図2では表示領域を囲むようにシール剤9を配置しており、シール剤の開口部には封止剤38を配置し、液晶3の漏れを防ぐ構成になっている。

【0041】さらにガラス基板に偏光板10を張り付け、図17に示すようにガラス基板2上に映像信号駆動回路23,垂直走査回路24,電源回路及びコントローラ25を接続し、走査信号電圧、映像信号電圧、タイミング信号を配給し、アクティブマトリクス駆動をさせる。

【0042】そしてこの液晶表示パネルに図18に示すシールドケース30,拡散板31,導光板32,反射板33,バックライト34,下側ケース35,インバータ回路基板36を組み合わせ液晶表示装置37を組み立てた。

【0043】本実施例では液晶表示装置内に残存する気 泡は見られなかった。また、液晶封入に要した時間はお よそ50分であった。

【0044】また、比較例として真空封入法により同一の大きさ、かつ、同一ギャップのパネル(10.4インチサイズ、ギャップ5.5 μ m)について液晶封入を行ったところ、封入に要した時間は240分であった。

【0045】本実施例の大きな利点の1つは、基板を重ね合わせた後にシール剤を硬化させるため、液晶封入工 50

程と液晶表示装置の組立工程(ガラス基板間のギャップ出し)を同時に行うことが可能であるということである。つまり、1つのライン上で液晶表示装置製造の工程を行うことができるためラインから液晶パネルを一時外す真空封入法に比べ大幅な時間短縮が可能である。また、脱気口を設けることで、気泡が残存することもなく、余分な液晶がパネルの外に基板全周縁部分から漏れ出し、液晶パネル表面や製造ライン治具を著しく汚染することがなくなる。

10 【0046】このように本実施例では液晶パネル内部に 残存する気泡がなく表示特性のよい液晶表示装置を実現 でき、製造コストの低減、製造時間の短縮が可能な液晶 表示装置を実現できた。

【0047】〔実施例2〕次に、本発明における第二の 実施例について再び図1を用いて説明する。

【0048】液晶表示装置の電極類を除く基本構成は図 1に示した液晶表示装置と同じである。

【0049】実施例2と実施例1の液晶表示装置における違いは表示部が対角14.1 インチ,厚みが0.7mmであること、液晶表示装置の駆動方式がガラス基板にほぼ平行な方向に電界を発生させ、液晶の光学的状態を制御し、画面として表示するという横電界方式であることである。

【0050】なお、画素中において画素電極及び対向電極は櫛歯状に構成され、細長い電極となっている。電極材料としては電気抵抗の低い金属材料であれば特に制限はなく、アルミニウム、銅、クロム等でもよい。また、ラビング方向は、上下基板において同一方向であり、基板短軸方向に対して右に 15° ずれた方向とした。ガラス基板間のギャップ(液晶層厚み)は 4.0μ mとした。そしてガラス基板1の表示領域周縁部にシール剤9(光硬化樹脂)を図1(a)に示すように塗布し、脱気口16の大きさを10mmとした。そして基板1の表示領域内1箇所に液晶3を滴下し、基板2と重ね合わせて加圧した。

【0051】この場合も実施例1と同様、表示領域内で2箇所以上に液晶を滴下した場合、それらの境界線付近に気泡が残留するので、1箇所にしか液晶を滴下することにより境界線付近での気泡を少なくする。

【0052】本実施例では液晶表示装置内に残存する気 泡は見られなかった。また、液晶封入に要した時間はお よそ60分であった。

【0053】また、比較例として真空封入法により同一の大きさ、かつ、同一ギャップのパネル(14.1インチサイズ, ギャップ4.0mm)について液晶封入を行ったところ、封入に要した時間は350分であった。

【0054】本実施例により液晶パネル内部に残存する 気泡をなくし、製造コストの低減,製造時間の短縮化を 図ることができた。

【0055】実施例1,実施例2を通じて、TN駆動方

式、横電界駆動方式に対してこの新たな液晶表示装置の 製造方式が活用できることを示し、駆動方式,電極配置 に限定されるものではないことが示される。

【0056】〔実施例3〕本実施例3では実施例2の横 電界駆動方式の液晶表示装置において柱状スペーサ15 を形成すると同時に図3に示すように枠状スペーサ18 を基板1の表示領域周縁部に形成したものである。

【0057】本実施例の場合も枠状スペーサ18の四隅 に幅10mmの脱気口16を設け、シール剤9を枠状スペ ーサ18の外側に沿う部分に塗布する構成である。その 後基板1上に液晶3を滴下し、両基板を重ね合わせ、シ ール剤9を硬化させ両基板を接着固定する。本実施例で は枠状スペーサ18を設けることによって液晶3と未硬 化のシール剤 9 が接触することはなく、未硬化シール剤 による液晶汚染の問題を解決するものである。

【0058】また、周縁部に枠状スペーサ18を設ける ことにより硬化前のシール剤によるセルギャップ制御を 補い、基板周縁部でのギャップを精度良く保持すること ができる。

【0059】本実施例で製造した液晶表示装置において も残存気泡が少なく、封入時間に要した時間も実施例2 と同様におよそ60分であり、結果として製造コストの 低減と製造時間の短縮を図ることができた。

【0060】〔実施例4〕本実施例では、図13及び図 4をもとに説明する。

【0061】まず、液晶の浸透について簡単に説明する と、一般に液晶の浸透は図13に示すように楕円状に広 がり、その楕円長軸方向はラビング方向19にほぼ一致 することが分かっている。また、液晶の浸透速度はラビ ング方向19に沿った方向が最も速く、ラビング方向に 直交する方向が最も遅い。

【0062】この液晶の浸透速度のラビング方向依存性 により液晶封入工程においては液晶がシール剤側面及び 隅に到達する時間のずれを生じ液晶を完全に浸透させる ために余分な時間を必要としていた。

【0063】実施例4ではそれぞれの隅に到達する時間 を調節し、同時に到達させることにより時間の無駄を省 くため、ラビング方向に沿った方向にある脱気口とラビ ング直交方向にある脱気口の大きさを変える、具体的に は浸透速度の速いラビング方向に沿った方向にある脱気 40 口よりも浸透速度の遅いラビング方向に対し垂直な方向 にある脱気口の大きさを相対的に大きくすることにより この問題を解決するというものである。

【0064】これによってそれぞれの開口部から排出さ れる空気量及び液晶の量を調節する、つまり各開口部周 辺における液晶の陵浸透速度を調節し、それぞれの隅に 液晶が到達する時間が調節でき、液晶が各領域の四隅に 到達するまでの時間をほぼ同じにすることが可能とな る。

れの量を最小限に抑えるとともに、気泡は脱気口より排 出されるため表示領域内に気泡が残存することがない。

12

【0066】図4に示すように各領域の四隅に脱気口1 6を設け、ラビング方向19にほぼ沿った方向にある一 対の脱気口16bの大きさがもう一対の脱気口16aの 大きさよりも小さくなるように、シール剤9を塗布した (a=10mm, b=5mm)。実施例1と同様、領域の中 央部に液晶を滴下し、対向基板を重ね合わせた後、シー ル剤9 (光硬化樹脂) により接着固定し、脱気口16か ら漏れ出た液晶を拭き取り、脱気口16を封止剤で封止 し、液晶表示パネルを完成させる。

【0067】液晶が各脱気口に到達するまでの時間はほ ぼ同時であり、液晶漏れの量を最小に抑え効率よく液晶 封入ができ、表示領域内に残存する気泡もなかった。

【0068】尚、本実施例において、実施例3と同様、 表示領域周縁部に枠状スペーサ18を形成する構成とす ることも可能である。

【0069】〔実施例5〕実施例5について図5を用い て説明する。実施例5では、実施例1のTN駆動液晶表 20 示装置において基板1上に柱状スペーサ15を形成する と同時に壁状スペーサ17形成し、表示領域を3つの領 域に分割し、各領域の四隅に開口部を設ける構成となっ

【0070】まず、壁状スペーサ17は画素領域にから 外れた部分、すなわち遮光部ブラックマトリクス5上に 配置する。その後、各領域の四隅の脱気口16の幅が1 0mmになるよう基板1の表示領域円周部にシール剤9を 塗布し、各分割領域の中央部1箇所に液晶3を滴下す る。この場合も実施例1と同様、1つの領域に2箇所以 上液晶を滴下した場合、その境界線付近に気泡が残留す ることになるので、1つの分割領域には1箇所にのみ液 晶を滴下する必要がある。

【0071】また、壁状スペーサが短く、壁状スペーサ によって分割される各領域が表示領域内において完全に 分断されていない場合は各領域で滴下された液晶の境界 線同士が表示領域の内部で重なり合い、残留気泡を発生 させる場合があるので、各領域をはっきりと区切るため 壁状スペーサの端点は少なくともシール剤、若しくは後 状の枠状スペーサが囲う領域の境界線上に存在する必要 があり、できれば壁状スペーサがシール剤9によって囲 まれる領域を突き抜ける形が望ましい。

【0072】その後、対向基板2と重ね合わせて加圧 し、シール剤9 (熱硬化樹脂) を硬化させ、両基板を接 着固定し、脱気口16から漏れ出た液晶を拭き取り、脱 気口16を封止剤で封止し、液晶表示パネルを完成させ る。液晶封入に要した時間は25分であった。表示領域 内に残存する気泡はなかった。表示領域を分割すること によって封入時間をさらに短縮することができ、これに よって液晶表示装置の大型化,狭ギャップ化にも十分対 【0065】到達時間が同じであれば四隅からの液晶漏 50 応することができる。もっとも、本実施例では分割領域

を3つとしたが、分割領域の数、形等の細かい条件は表 示領域の大きさ,ラビングの条件等によって最適化する ことが考えられ、本実施例に限定されることはない。

【0073】本実施例によって、大型化された表示部分 に対しても表示部分を分割することで、注入処理を並列 化し、同時に行うことができ、製造コストの低減、製造 時間の短縮が図ることができるということを示してい る。

【0074】〔実施例6〕実施例6での液晶表示装置の 概略図を図6に示す。

【0075】実施例5における液晶表示装置においては 実施例3に記載した枠状スペーサ18が表示領域周縁部 に形成された構成となっている。

【0076】その後、各領域中央部に液晶3を滴下し、 対向基板を重ね合わせ、液晶表示装置を組み立てた。液 晶封入に要した時間は30分であり、残存気泡も見られ なかった。

【0077】〔実施例7〕実施例7について図7を用い て説明する。本実施例では、実施例2の横電界駆動方式 の液晶表示装置において表示領域を分割するための壁状 20 スペーサを形成し、各領域の四隅に脱気口16を設けて いる。液晶配向はホモジニアス配向である。

【0078】図7(a)では実施例4と同様に各領域に おいてラビング方向19にほぼ沿った方向にある一対の 脱気口の大きさがもう一対の脱気口の大きさよりも小さ くなるように、シール剤 9 を塗布した (a = 10 mm, b $=5 \, \text{mm}$)。この実施例では大きさの比を2:1とした が、各領域の形状後とにその日を最適化することができ る。

【0079】そして実施例5と同様、領域の中央部に液 30 晶を滴下し、対向基板を重ね合わせた後、シール剤9 (光硬化樹脂)により接着固定し、脱気口16から漏れ 出た液晶を拭き取り、脱気口16を封止剤で封止し、液 晶表示パネルを完成させた。

【0080】液晶が各脱気口に到達するまでの時間はほ ほ同時であり、液晶漏れの量を最小に抑え効率よく液晶 封入ができた。また、表示領域内に残存する気泡もなか った。

【0081】本実施例のポイントは、各領域の四隅に設 けられた開口部の大きさをラビングの方向を考慮に入れ 40 封止剤で封止し、液晶表示パネルを完成させた。 て変え、液晶の排出する量及び封入時間を調節、最適化 することにより、製造コストの低減、製造時間の短縮が 図れることにある。

【0082】尚、本実施例において、実施例6と同様、 表示領域周縁部に枠状スペーサ18を形成する構成とす ることが可能である。

【0083】 [実施例8] 実施例8では図7(b) に示 すような構成としている。

【0084】本実施例においても実施例7と同様、横電 界駆動方式の液晶表示装置において表示領域を分割する 50

ための壁状スペーサを形成し、ラビング方向19にほぼ 直交する方向にある二隅にのみ脱気口を設け、その脱気 口の大きさが10mmになるようにシール剤9を塗布し

【0085】実施例5と同様に各領域中央部に液晶を滴 下し対向基板を重ね合わせ、シール剤9 (光硬化樹脂) を硬化させることにより接着固定し、脱気口16から漏 れ出た液晶を拭き取り、脱気口16を封止剤で封止し、 液晶表示パネルを完成させた。

【0086】液晶封入に要した時間は30分であった。 10 表示領域内に残存する気泡はなかった。

【0087】これは実施例7における小さくすべき開口 部を限りなく小さくした例であるということができる。

【0088】尚、本実施例において、実施例6と同様、 表示領域周縁部に枠状スペーサ18を形成する構成とす ることが可能である。

【0089】〔実施例9〕実施例9では図7(c)を基 に説明する。

【0090】本実施例9では実施例2の横電界駆動方式 の液晶表示装置において各画素の電極構造を図19に示 す構造としている。画素電極27及び対向電極28の屈 曲部の角度はいずれも同じとし、170°とした。ラビ ング方向は基板短軸方向に平行とした。このような電極 構造をもつ液晶表示装置では液晶分子の初期配向は一方 向であるが液晶分子に電界が印加された場合に複数の電 場方向を有する結果、視野角依存性の小さい液晶表示装 置を得ることができる。

【0091】そしてさらに表示領域を分割するための壁 状スペーサを形成し、図7(c)に示すように各領域の 四隅に脱気口16を設け、すべての脱気口の大きさが同 じ(a=b=10mm)になるようにシール剤9を塗布し た。本実施例においてラビングの方向は基板の短軸に平 行となっているため液晶が各隅に到達する時間は等しい ことからこの時の開口部の大きさを等しくすることが最 も効率的である。ラビングの方向と開口部の大きさは密 接に関係しているからである。

【0092】各領域の中央部に液晶を滴下し対向基板を 重ね合わせ、シール剤9 (光硬化樹脂)により接着し、 脱気口16から漏れ出た液晶を拭き取り、脱気口16を

【0093】液晶封入に要した時間は30分であった。

【0094】ラビング方向が基板短軸に平行であるた め、全ての脱気口の大きさを同じにすることにより、液 晶が四隅に到達するまでの時間はほぼ同じになり、液晶 漏れを最小に抑えることができた。また、残存する気泡 もなかった。

【0095】尚、本実施例においても実施例6と同様 に、表示領域周縁部に枠状スペーサ18を形成する構成 とすることが可能である。

【0096】〔実施例10〕実施例7においては図8に

30

15

示すように壁状スペーサ17を山形に形成し、実施例7 と同様に液晶表示装置を組み立てた。

【0097】液晶封入工程に要した時間は実施例7と同 程度であったが、液晶表示装置のコントラスト比は30 0であった。

【0098】実施例7で得られた液晶表示装置ではコン トラスト比が250であり、本実施例で得られた液晶表 示装置の方が高コントラスト比であった。

【0099】このコントラスト向上は壁状スペーサ17 の流れによる配向の乱れを抑え、壁周辺部での光り漏れ を起こさないことに由来し、よりコントラスト比の高い 液晶表示装置を作成することを可能にする。

【0100】尚、この実施例は実施例7に限られること はなく、壁状スペーサを構成要素として有する全ての実 施例において使用できる。

【0101】〔実施例11〕実施例11では図10をも とに説明をする。

【0102】実施例10までは一方のガラス基板上に液 晶を一滴滴下し、対向基板を重ね合わせ、シール剤9 (光硬化樹脂)により接着し、脱気口16から漏れ出た 液晶を拭き取り、脱気口16を封止剤で封止し、液晶表 示パネルを完成させる方法をとってきたが、本発明にお ける構成を考慮する限り、真空封入法等の空セルを先に 組み立てた後に液晶を注入する方法にも応用することが できる。以下に当該方法における実施例を示す。

【0103】実施例1のTN駆動液晶表示装置におい て、液晶封入前に空セルを組み立て、4つの脱気口のう ち1つを注入口として、この注入口16bより液晶を加 圧して注入するとともに、残り3つの脱気口16aより 液晶表示装置内の空気を排除し、液晶を充填させた後、 封止剤38により封止することで図2に示す液晶表示装 置を完成させる。本実施例において液晶封入に要した時 間は120分であった。また、液晶表示装置内に残存す る気泡はなかった。

【0104】本実施例で一箇所より液晶を加圧して注入 すると共に気泡が残りやすい隅3箇所から排気を行って いるので、液晶浸透速度が速く効率よく液晶封入を行え ることがポイントである。

【0105】 [実施例12] 実施例12での液晶表示装 置の概略図を図11(a)に示す。

【0106】実施例4の横電界駆動液晶表示装置におい ても液晶を封入する前に予め空セルを組み立てる。4つ の脱気口のうちラビング方向19にほぼ直交する方向に ある隅に注入口16bを設ける。脱気口16aから液晶 表示装置内の空気を排気し、注入口16bより液晶を加 圧しながら注入させ、液晶がセル内に完全に広がった 後、脱気口16aと注入口16bを封止剤により封止 し、液晶表示装置を完成させる。

【0107】本実施例による液晶封入に要した時間は1 50

45分であり、液晶セル内に残存する気泡はなかった。 【0108】また、図11(b)に示した液晶表示装置 においても同様に液晶封入を行ったところ、封入に要し た時間は180分であった。

【0109】〔実施例13〕実施例13では実施例9同 様、図11(c)に示すように一画素内に図19に示す ような電極構造を持つ横電界駆動液晶表示装置において 基板短軸に平行にラビング処理を行い、図に示すように 注入口16bを基板短軸に平行な一辺の中央部に一箇所 を山形にすることで立体障害を少なくしラビング布の毛 10 設け、その辺に対向する辺の両端二脱気口16aを設け た。

> 【0110】空セルを組み立てた後、脱気口16aから 表示装置内の空気を排気するとともに注入口16bから 液晶を加圧して注入した。液晶封入に要した時間は16 0分であり、液晶表示装置に残存する気泡はなかった。

> 【0111】この実施例のポイントはラビング方向に垂 直な辺にある注入口16bから液晶を入れることによ り、液晶が四隅に到達するまでの時間を短縮することに ある。

〔実施例14〕本実施例14での液晶表示装置の概略図 を図12 (a) に示した。

【0112】実施例7と同じ構成を有する空セルを液晶 封入前に組み立て、各領域における4つの脱気口のうち 液晶配向方向にほぼ直交する方向にある1つの脱気口を 注入口とし、その注入口16 bより液晶を注入した。液 晶封入に要した時間は50分であった。液晶表示装置内 に残存する気泡は見られなかった。

【0113】また、実施例8と同じ構成を有する図12 (b) に示した液晶表示装置において液晶封入を行った ところ、封入に要した時間は60分であった。

【0114】この実施例のポイントはラビング方向に垂 直な方向にある注入口16bから液晶を入れ、それと同 時に16aより脱気することにより、液晶が四隅に到達 するまでの時間を最適化することにあるだけでなく、表 示領域を壁状スペーサによって分割することで、並列化 を行い、同時に液晶注入を行うことで封入時間の短縮を 図れることである。

【0115】 [実施例15] 実施例15では図12

(c)に示すように実施例9と同様、図19に示す電極 構造をガラス基板上に形成した。そしてさらに基板短軸 に平行にラビング処理を行い、脱気口16aと注入口1 6 bを設けた。脱気口16 aから液晶表示装置内の空気 を排気し、注入口16 bより液晶を加圧しながら注入し た。本実施例における液晶封入に要した時間は55分で あった。また、残存する気泡は見られなかった。

【0116】〔実施例16〕実施例16では光が照射さ れることにより液晶層の配向制御を行う光配向ポリイミ ド膜を実施例2における液晶表示装置の配向膜6に用い た。

【0117】ベンゾフェノン成分を含む(化1)に示す

酸無水物 (3, 3′, 4, 4′ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物) と (化2) に示すジアミン (ビス(3,5ージエチル, 4ーアミノ) フェニルメタン) を等量混合し、ポリアミック酸を合成した後、焼成することにより光反応架橋型の配向膜をガラス基板1及び2上に形成した。その後、高圧水銀灯を光源として偏向板を通し、直線偏光を上下基板の配向膜6に照射した。

【0118】本配向膜を用いた場合には照射した直線偏光と垂直方向に配向規制力が生じ、ホモジニアス配向となる。その後、実施例2と同様に液晶表示装置を組み立 10 てた。本実施例では液晶封入に要した時間は60分であった。

【0119】尚、本実施例は実施例2における液晶表示 装置において行ったが、本実施例は実施例2に限られる ものではなく、全ての実施例において使用可能である。

[0120]

【化1】

【0121】 【化2】

$$H_5C_2$$
 H_2N
 C_2H_5
 C_3H_5
 C_4H_5
 C_2H_5

【0122】 [比較例1] 実施例2において、図14に示すような四隅に脱気口の無いように表示領域周縁部にシール剤を塗布し、重ね合わせ法により液晶表示装置を組み立てた。液晶封入時間として60分を要した。

【0123】従来の真空封入法(封入時間350分)に 比べ封入時間を短縮することはできたが、脱気口がない ため液晶表示領域内に気泡が残存した。

【0124】液晶表示装置の基板上、表示領域周縁部に 脱気口を設けるような形状にシール剤を塗布することに より、従来の液晶封入法で課題となっていた残存気泡の 問題を解決できる。

【0125】そして、液晶表示領域を壁状スペーサによって分割することで液晶注入工程を並列化し、同時に行うことができ、時間の短縮化を図ることができ、現在の製造工程で時間的に大きな割合を占めている液晶封入工程を短時間化できる。

【0126】これらにより液晶表示装置の大型化や高速 応答に伴う狭ギャップ化に効率よく対応でき、製造コス ト低減や生産速度向上など生産効率の向上ができる。

[0127]

【発明の効果】本発明により、液晶表示装置内の液晶層の気泡が少なく生産性の高い液晶表示装置が実現できる。

18

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1及び実施例2での液晶表示装置の概略 図である。

【図2】実施例1及び実施例2における液晶が封入された状態の図である。

【図3】 実施例3での液晶表示装置の概略図である。

【図4】実施例4での液晶表示装置の概略図である。

【図5】実施例5での液晶表示装置の概略図である。

【図6】実施例6での液晶表示装置の概略図である。

【図7】 実施例7, 8又は9での液晶表示装置の概略図である。

【図8】 実施例10における液晶表示装置(断面図)である。

【図9】柱状スペーサの形状(上:基板面垂直方向から 見た図、下:側面から見た図)である。

【図10】実施例11における液晶表示装置の概略図である。

【図11】実施例12,13での液晶表示装置の概略図である。

【図12】実施例14,15での液晶表示装置の概略図である。

【図13】液晶表示装置内における液晶浸漬の様子を示した図である。

【図14】比較例1での液晶表示装置の概略図である。

【図15】液晶表示装置の断面図である。

【図16】真空封入法の概略図である。

30 【図17】表示マトリクス部の等価回路とその周辺回路 を示した図である。

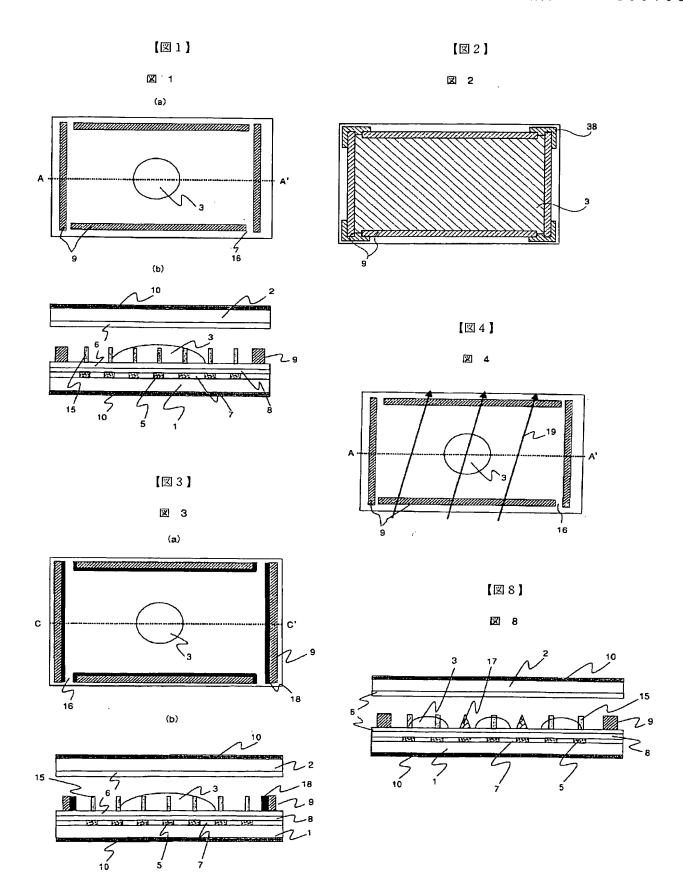
【図18】液晶表示装置の分解斜視図である。

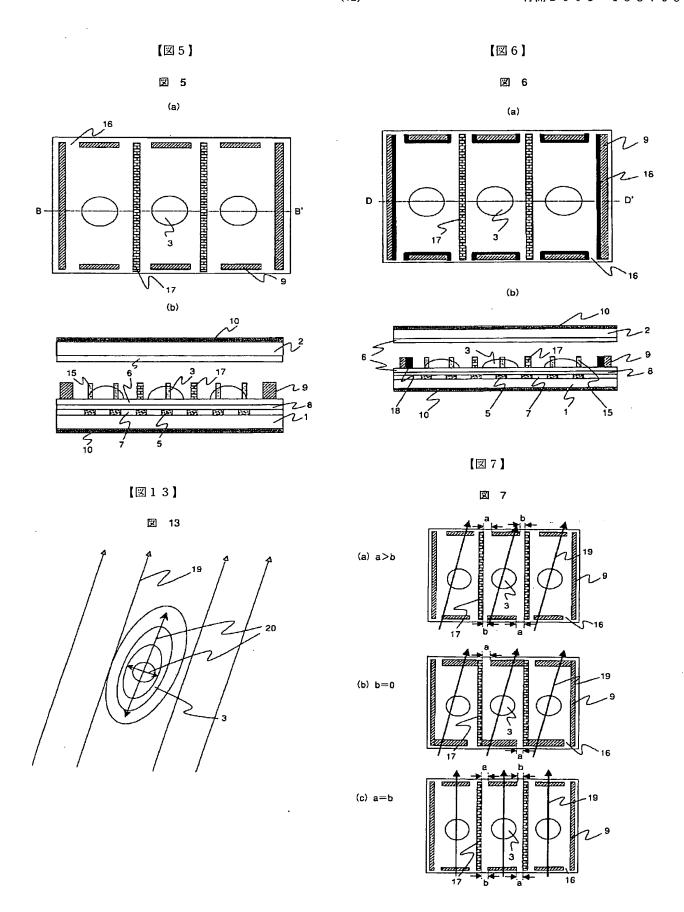
【図19】実施例9及び13,15における電極構造の 概略図である。

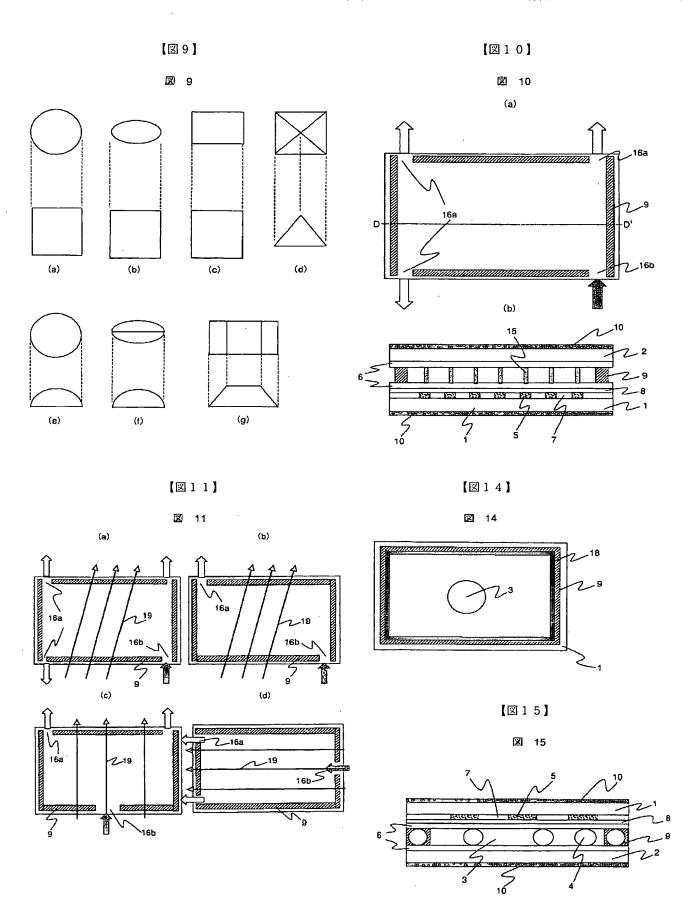
【符号の説明】

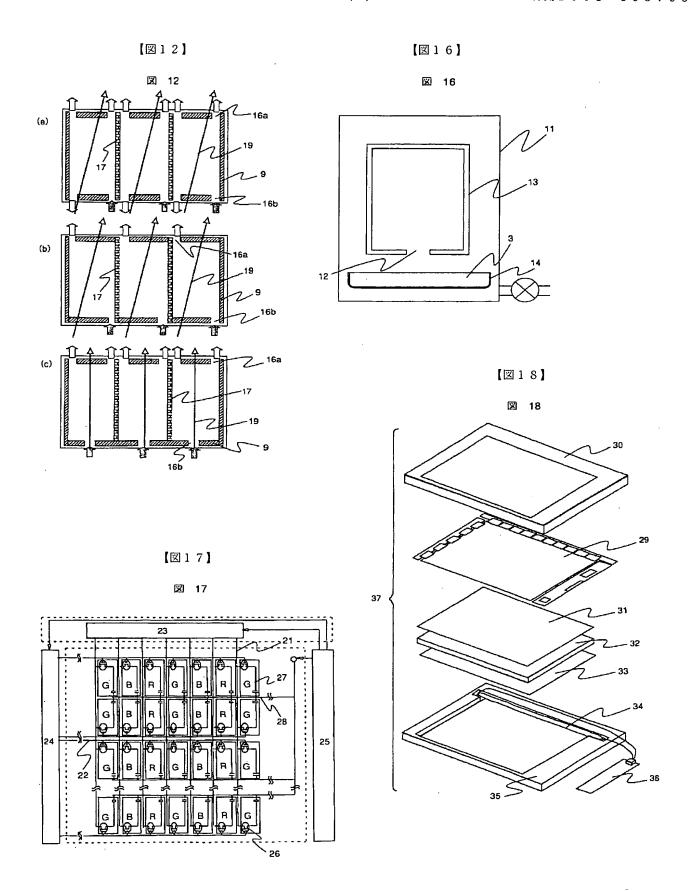
1, 2…ガラス基板、3…液晶、4…スペーサビーズ、5…ブラックマトリクス、6…配向膜、7…カラーフィルタ、8…オーバーコート樹脂、9…シール剤、10…偏光板、11…真空チャンバー、12…液晶注入口、13…液晶表示装置、14…液晶皿、15…柱状スペーサ、16…開口部(16a…脱気口、16b…注入口)、17…壁状スペーサ、18…枠状スペーサ、19…ラビング方向、20…液晶浸透方向、21…映像信号線、22…走査信号線、23…映像信号駆動回路、24…垂直走査回路、25…電源回路及びコントローラ、26…薄膜トランジスタ(TFT)、27…画素電極、28…対向電極、29…液晶表示パネル、30…シールドケース、31…拡散板、32…導光板、33…反射板、34…バックライト、35…下側ケース、36…インバータ

50 回路基板、37…液晶表示装置、38…封止剤。



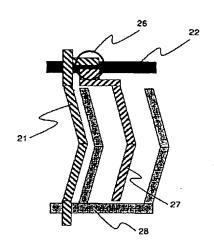






【図19】

図 19



フロントページの続き

(72)発明者 荒谷 康太郎 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内 F ターム(参考) 2H089 LA09 LA10 LA24 NA22 NA50 QA12 TA04 TA07 TA09 2H090 HB08Y HB13Y JC16 LA03 LA04 MA02 MB02 MB03 MB14